STEAM REFORMING PROCESS OF HYDROCARBON

Patent Number:

JP61097105

Publication date:

1986-05-15

Inventor(s):

OSATO KATSUAKI

Applicant(s):

JGC CORP

Requested Patent:

JP61097105

Application Number: JP19840218073 19841017

Priority Number(s):

IPC Classification:

C01B3/38

EC Classification:

Equivalents:

JP2017600C, JP6057601B

Abstract

PURPOSE:To make Ni catalyst usable for a catalyst to be used in a middle temp. steam reformer in a two stage steam reforming process of hydrocarbons by installing an adiabatic steam reformer to the prestage of said middle temp, steam

CONSTITUTION: In a two-stage steam reforming process for producing hydrogen- rich gas by treating feed hydrocarbon such as LPG, naphtha, etc. in a middle temp. steam reformer and a high temp. steam reformer successively, an adiabatic low temp. steam reformer is installed additionally to the upstream side of the middle temp. steam reformer. Namely, the feed hydrocarbon introduced from a line 1 and the steam introduced from a line 2 and preheated (to ca. 550 deg.C) in a flue 4 of a heating furnace 3 are brought into the reforming reaction in the adiabatic low temp. steam reformer 5. Produced gas is then passed through an externally heated middle temp, steam reformer 6 heated by the flue 4 and an externally heated high temp. steam reformer 7 heated by the furnace 3. Thus, hydrogen-rich gas is produced.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

吸公開特許公報(A)

昭61-97105

®Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)5月15日

C 01 B 3/38

7918-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 炭化水素の水蒸気改質法

②特 額 昭59-218073②出 額 昭59(1984)10月17日

砂 明 者 大 里 克 明

知多市八幡字田渕1-712

⑪出願人 日揮株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

の代理 人 弁理士月村 茂 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

炭化水素の水蒸気改質法

2. 特許請求の範囲

原料炭化水素とスチームを、高温水蒸気改 質反応器が収められた加熱炉の値道ガス又は 該高温水蒸気改質反応器からの流出ガスで加 熟される中温水蒸気改質反応器に供給し、豚 1の改質条件下に第1の改質放媒と接触させ て水量及びメタンを主成分とする一次改質ガ スを生成させ、との一次改質ガスを前配の高 温水磁気改質反応器に供給し、第2の改質条 件下に餌2の改質触媒と接触させて水栗を主 成分とする二次改質ガスを生成させる炭化水 素の水蒸気改質法に於て、前記の中温水蒸気 改質反応器の上流倒に断熱型低温水蒸気改質 反応器を設け、原料以化水素とステームを当 放反応器に供給して低温で水蒸気改質した後、 その生成ガスを前記の中選水蒸気改質反応器 に供給することを特徴とする炭化水素の水蒸

気改質法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はLPG、ナフサなどの原料炭化水素から水素リッチガスを製造する水蒸気改質法に関するものでもつて、さらに詳しくは中温水蒸気改質反応器を組合わせて使用する2 変式水蒸気改質法の改良に係る。

LPG、ナフサなどの原科党化水素を水蒸気と 改質して水素リッチガスを製造するを法での外 のには、原科党化水素とスチームを設定して、原科党の生成が素をでは、 の中国水蒸気で変更にいいる。 でそる2段では、水源気ででは、で、ののには、 の性は、水蒸気で変更に、 のには、のでは、 のには、 のになる。 のには、 のになる。 のには、 のになる。 のには、 のになる。 のには、 のになる。 のには、 のになる。 のにな。 のになる。 のにな。 のになる。 のになる。 のになる。 のになる。 のになる。 のになる。 のにな。 のにな。 のになる。 のにな。 の。

しかし、との2段式水蒸気改質法は、中風水

概気で質反応者での放磁への説素析出を抑制しなければならない関係で、通常のニッケル系放 鉄を使用することができず、例えば、アルカリ を疑加した特殊なニッケル放磁を用いる必要が あるが、この放磁はアルカリが飛散し下流の扱 器を摂うという欠点がある。またこれを避けよ うとすると、ルテニウム系の高性飽放磁を必要 とするという欠点がある。

本発明は上記した2段式水蒸気改質法に於ける中間水蒸気改質反応器の上流質に、新熱型低温水蒸気改質反応器を設けることにより、中温水蒸気改質反応器でのニッケル放供の使用を可能ならしめると共に、高温水蒸気改質反応器用加熱炉の熱負荷をより一般低減させることを目的とする。

町して本発明に係る炭化水素の水蒸気改質法は、原料炭化水素とステームを、高温水蒸気改質反応器が収められた加熱炉の通道ガス又は該高温水蒸気改質反応器から流出する後配の二次改質ガスで加熱される中温水蒸気改質反応器に

ライン1の原料炭化水素に混合することで、原料炭化水素を加熱するのが普通である。いずれにしても断熱辺反応器 5 に供給される原料炭化水素とスナームの混合物は、低温改質に必要を温度まで予熱される。予熱温度は高くても 550℃程度であることを可とする。余り高温度に予熱すると、原料炭化水素が熱分解してオレフィンや炭素が生成する心配があるからである。

低温改質用放旗には、典型的にはニッケル系 放旗が使用可能である。勿論ルテニウム系放旗 でもさしつかえない。断熱型反応器 5 に供給さ れた原料炭化水果は低温改質されて CH₄ , H₂ , CO, CO₂ , H₂O に転化し、これらの温合ガスは外 部加熱型の中温水蒸気改質反応器 6 に供給される。

第1図に示す照様では、中温水蒸気改質反応器6が加品炉3の風道4を流れる温度600~1000での低速ガスによつて加熱され、断熱型反応器5から供給された低温改質ガスは、第1の改質条件下に第1の改質放供と接触すること

以下、忝付図面にそつて本発明の水蒸気改質 法をさらに詳しく説明する。まず第1図に於て、 原料炭化水素はライン1から、ステームはライン2からそれぞれ系内に供給される。との原料 炭化水素はステームと混合し、これを加熱炉3 の低道4で加熱して断熱型低温水蒸気改質反応 器5に供給することもできるが、一般的には図 示の通り、ステームを低道4で加熱し、これを

によつて、水素及びメタンを主成分とする一次 改質ガスに転化する。第1の改質条件としては、 温度450~650℃、圧力3~30kg/cmG、スチーム比(H₁0 モル/C原子)1.5~3.0、GH 8 V 2000~6000 hr -1 が一般に採用される。第1 の改質放媒、すなわち中温改質用放群としては、 炭素析出を抑制する特殊な放群を使用しなけれ ばならなかつたが、本発明では原料炎化水素が 既に低温改質されているため、通常のニッケル 系放媒を使用することができる。

.

第3図に示す超様は中温水蒸気改質反応器 6 の加熱を、加熱炉 3 の煙道 4 で行なり代わりに、 高温水蒸気改質反応器 7 から流出する二次改質 ガスで行なりものであり、この点以外は第1図 に示す態様と実質的に異ならない。

本発明の水蒸気改質法は、上述したととろから明らかな通り、原料災化水業を断熱超反応器内で低温水蒸気改質した後、その低温改質ガスを中温水蒸気変質反応器に直接供給する代水業を中温水蒸気変質反応器に直接があるは、中温水蒸気変質用触媒として使用できるはかりをでなる、中温水蒸気変質に変質をして使用である。

進んで実施例を比較例と共に示して、本発明 方法の構成と効果をさらに具体的に説明する。 比較例

断熱型低温水蒸気改質反応器 5 の設置を省略した以外は第1図と同一のフローに従って、脱

また比較のため、脱硫 L P G 5 8 0 0 kg / hr に混合する過熱ステーム量を 1 8 0 0 0 kg / hr に減少させたところ、中温水蒸気改質反応器の 触媒に炭素が析出し、正常な運転ができなかつ た。

夹 施 例

第1図に示すフローに従つて、脱硫した IPG 5800以 / hr と過熱スチーム 18000以 / hr と過熱スチーム 18000以 / hr との混合物を 450℃にて断熱低温水蒸気改質 反応器 5に供給した。

反応器 5 の改質条件を入口温度 4 5 0 ℃、出口温度 4 6 1 ℃、圧力 1 7 ㎏/ cm² G とするととにより、表 2 A 棚に示す組成の低温改質ガスを得た。次にこの改質ガスをニッケル系触媒を充質した中温水蒸気改質反応器 6 に供給し、圧力 1 6 ㎏/ cm² G、出口温度 6 0 0 ℃の条件で処理して表 2 B 棚に示す組成の一次改質ガスを得た。

最後にとの一次改質ガスを高温水蒸気改質反応費 7 に供給し、圧力 1 5 kg/cm² G、出口選

確 L P G 5 8 0 0 は / hr と過熱スチーム 2 1 6 2 4 は / hr の混合物を 4 5 0 でにてニッケル系触旋を光域した中温水蒸気改質反応器 6 に供給し、 圧力 1 6 は / cm² G、出口温度 6 0 0 での条件 で処理して表 1 の A 側に示す組成の一次改質ガスを得た。

次にこの一次改質ガスを高温水蒸気改質反応器 7 に供給し、圧力 1 5 kg/cm²G、出口温度 8 3 0 ℃の条件下に、ニッケル系放蘇と接放させ、表 1 の B 機に示す組成の二次改質ガス 2 8 7 4 0 N m²/hr を得た。なか、本例に於ける加熱炉 3 の熱負荷は 1 3.6 × 10⁶ Kcai/hr であった。

F :

	A	В	
CH4	3 1.1 vol \$	4.3 vo 1 %	
Hg	4 6.5	6 8.8	
co	· 3.0	1 5.4	
CO2	1 9.4	1 1.5	

揆 2

	A	В	С
CH4	5 9.3 0 vols	3 5.3 0 vol #	5.9 5 vol \$
H _z	2 0.5 6	4 2.5 2	6 6.9 5
ĊΟ	0.3 9	3.09	1 6.6 3
CO2	1 9.7 4	1 9.0 9	1 0.4 6

即ち、同量のLPGを処理するのに、本発明 によれば炭素析出なしにスチーム使用量を少な くでき、しかも熱負荷が削減できたことがわか る。

4 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の水蒸気改質法を 実施する場合のフローシートである。

1:原料炭化水素導入ライン 2:ステーム導入ライン

特開昭61- 97105 (4)

3;加热炉

4 · A 28

5;斯赖型低强水蒸気改变反応器

6:外部加熱型中型水蒸気改質反応器

7;高温水蒸気改变反応器

• 特許出願人

日揮朱式会社

代理人 弁理士

月村



第1回

